

産業技術総合研究所 平成 28 年度 研究評価委員会（材料・化学領域）
議事要旨

1. 日時：平成 29 年 3 月 2 日（木）10:00—17:25

2. 場所：産業技術総合研究所 中部センター 産学官連携研究棟 連携会議場

3. 議事

- (1) 開会挨拶
- (2) 委員等紹介・資料確認
- (3) 各項目についての説明（質疑含む）（議事進行：平尾 一之 評価委員長）
- (4) 現場見学会
- (5) 総合討論・評価委員討議・講評（議事進行：平尾 一之 評価委員長）
- (6) 閉会挨拶

4. 議事概要

- (1) 評価対象項目の説明と質疑応答
資料 4、5 に基づき、領域の概要と研究開発マネジメント、「橋渡し」のための研究開発（1）「橋渡し」につながる基礎研究（目的基礎研究）、（2）「橋渡し」研究前期における研究開発、（3）「橋渡し」研究後期における研究開発についての説明と質疑が行われた。
- (2) 現場見学会
材料・化学領域による「磁性粉末冶金研究センターでの焼結磁石プロセス研究」、「革新セラミックス製造技術」、「マイクロ SOFC 等エネルギー関連セラミックス製造技術」の説明が行われた。
- (3) 総合討論
説明全般について総合討論が行われた。
- (4) 講評
平尾評価委員長より、評価対象項目に対する講評が行われた。

5. 評価委員（敬称略、委員五十音順）

平尾 一之 京都大学大学院 工学研究科 材料化学専攻 無機構造化学分野 教授
（評価委員長）

安藤 元英 株式会社 日産アーク デバイス解析部 技術コーディネーター

大江田 憲治 株式会社 住化技術情報センター 取締役

渋谷 和久 株式会社 UACJ 取締役兼常務執行役員

鷹野 景子 お茶の水女子大学 基幹研究院 自然科学系 教授
長瀬 公一 東レ株式会社 研究・開発企画部 主席部員

6. 配布資料

資料 1 : 議事次第

資料 2 : 出席予定者

資料 3 : 座席表

資料 4 : 評価資料 (主な業務実績等)

資料 5 : 説明資料

別添 1 : 平成 28 年度計画 (抜粋)

別添 2 : 評価項目及び評価方法

別添 3 : 産総研評価情報システム利用ガイド (評価委員のみ)

別添 4 : 評価コメント記入用紙 (評価委員のみ)